This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平1-125381

図発明の名称 付加反応型イミド系化合物、およびその樹脂組成物、およびその製造方法

②特 願 昭62-283303

②出 頭 昭62(1987)11月11日

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 Л 昭 70発 明者 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 徹 Ш 明 小 @発 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 眀 @発 究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 创出 外2名 弁理士 小川 勝男 個代 理 人

明 細 ひ

1. 発明の名称

付加反応型イミド系化合物、およびその樹脂組 成物、およびその製造方法

2.特許請求の範囲

$$\begin{array}{c}
O \\
X_1 - A_1 - N
\end{array} \begin{array}{c}
C \\
C - R_1 \\
C - R_2
\end{array} \begin{array}{c}
C \\
C - R_2
\end{array} \begin{array}{c}
O \\
O \\
O
\end{array}$$
(1)

(式中、R1 , R2 は、H, − C H3, − C2 H6, − C D の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、A1 ,

-CO-, -S-, -SO2-,

-N = N - , -CH = CH - , -CH = N - 0

中のいずれかであり、お互いに同じであつても 異なつていてもよい。また、 X_1 , X_2 は $C \equiv CH$

チレン性不飽和二重結合をもつ基である。)、 $-NH_2$,-OH, $-O-C\equiv N$, $-C\equiv N$ の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。〕で表わされる付加反応型イミド系化合物。

2. 一般式[1]

(2)

- N = N - , - C H = C H - , - C H = N - の 中のいずれかである。) , - H の 中のいずれかであり、お互いに同じであつても (3)

(5)

具なつていてもよい。また、Di , Di は、エチレン性不饱和二旦結合をもつ恭であり、お互いに同じであつても具なつていてもよい。〕で表わされる付加反応型イミド系化合物。

3.一段式(四)

(式中、R1, R2 は、H, - C H2, - C2 H2, - C2 H2, の中のいずれかであり、お互いに同じであつても尽なつていてもよい。また、A1,

(4)

されるエチレン性不飽和ジカルボン磁線水物お よび一般式(IV)

ゲン原子であり、nは1~4である。)および2~8個の炭森原子をもち、そのうち、二個のカルボニル茲と協合する二つの炭森原子同士が二益協合で協ばれている二価のエチレン性不飽和茲から辺ばれる茲である。)で示されるエチレン性不飽和ジカルボン磁魚水物とを付加反応させ、その後、脱水熔合反応させることを特徴とする下配一位式(II)

(6)

(式中、R:, R:は、H, − C H:, − C: H:, − C:

- N = N - , - C H = C H - , - C H = N - の 中のいずれかである。) , - H の 中のいずれかであり、お互いに同じであつても

(7)

(産業上の利用分野)

本発明は、新規な付加反応型のイミド系化合物に係り、特に、成形加工性にすくれた耐熱性付与に効果の大きいイミド系化合物、及び、この化合物をベースとする組成物に関する。

(発明の背景)

(発明の目的)

本発明の目的は、成形加工性にすぐれ、しかも、

異なつていてもよい。また、D1, D2は、エチレン性不逸和二鼠結合をもつ基であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。〕で表わされる付加反応型イミド系化合物の製造方法。

4. 一般式 [VI] が、

であることを特徴とする付加反応型イミド系化 合物。

- 5. 特許論求の箆囲第1項の付加反応型のイミド 系化合物を含む樹脂組成物。
- 3. 発明の詳細な説明

(8)

耐熱性,可とう性,接着性のバランス化を達成し うる新らしい素材、及びこの素材をベースとする 樹脂組成を提供することにある。

(発明の概要)

本発明は、従来のポリイミド系材料、すなわち、縮合型と付加型の長所を、分子骨格に採り入れることにより違成された。その要旨は、以下の事項によりなつている。

(1)

(式中、R1 , R2 は、H, - C H3, - C2 H8, - C2 H8, の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、A1,

(10)

-CO-, -S-, -SO2-,

-N = N - , -CH = CH - , -CH = N - の中のいずれかである。) , -H の

中のいずれかであり、お互いに同じであつても 異なつていてもよい。また、 X_1 , X_2 は O - N H - C \equiv N - , - N H - C \equiv N - N H - N

チレン性不飽和二重結合をもつ基である。)、 -NH2, -OH, -O-C≡N, -C≡Nの 中のいずれかであり、お互いに同じであつても (11)

ーN=Nー、一CH=CHー、一CH=Nーの中のいずれかである。)、
中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、D1、D2は、エチレン性不逸和二重結合をもつ基であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。〕で表わされる付加反応型イミド系化合物。

(3)

(式中、R1 , R2 は、H , − C H3 , − C2 H5 , − C3 H5 , − C3 H5 , − C3 H5 , − C3 H5 , − C4 H

異なつていてもよい。〕で表わされる付加反応 ・ 型イミド系化合物。

(2)

(式中、R1, R2 は、H, - C H s, - C 2 H 5, - C 2 H 5, の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、A1,

$$A_{2} \not\models \downarrow \qquad \qquad C \not\vdash \downarrow \qquad C \not\vdash$$

(12)

- C O - , - S - , - S O 2 - ,

-N = N - , -CH = CH - , -CH = N - 0+ovfhbress.),

中のいずれかであり、お互いに同じであつても 異なつていてもよい。)で表わされるアミノ基 末端イミド系化合物と、一般式 [N] 及び/又 は (V)

(13)

ロゲン原子であり、 R。 , R。 はH又はメチル 描、 n は 1 ~ 4 である。) で示されるエチレン 性不飽和ジカルポン酸無水物および一般式 [N]

ゲン原子であり、R 4 , R 5 はH又はメチルは、nは1~4である。) および2~8 個の炭素原子をもち、そのうち、二個のカルボニル基と結合する二つの炭素原子同士が二重結合で結ばれ(15)

-N = N - , -CH = CH - , -CH = N - 0

中のいずれかである。), 〇 , 一H の

中のいずれかであり、お互いに同じであつても 異なつていてもよい。また、 D 1 , D 2 は、エ チレン性不飽和二重結合をもつ基であり、お互 いに同じであつても異なつていてもよい。〕で 表わされる付加反応型イミド系化合物の製造方 法。

(4)

(17)

ている二価のエチレン性不飽和基から選ばれる 基である。〕で示されるエチレン性不飽和ジカ ルボン酸無水物とを付加反応させ、その後、脱 水館合反応させることを特徴とする下記一般式 (『)

であることを特徴とする付加反応型イミド系化 合物。

(16)

(5)

(1) 項の付加反応型のイミド系化合物を含む 樹脂組成物である。

本発明に於いて、前記

(式中、R1, R2は、H, − C H2, − C2 H 5, の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、A1, A2

(18)

-co-, -s-, -so₂-,

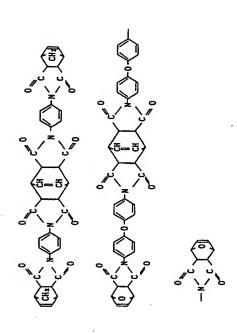
$$-0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & H_a \\ C & \longleftarrow \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \circ -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \bullet -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \bullet -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C & \longleftarrow \end{matrix} \bullet -, -0 \longleftrightarrow \begin{matrix} C & F_a \\ C$$

-N = N - , -CH = CH - , -CH = N - OP

いずれかであり、お互いに同じであつても異なっ ていてもよい。また、Xı, Xıは

チレン性不飽和二益結合をもつ基である。)、 - N H 1 , - O H , - O - C = N , - C = N の中 のいずれかであり、お互いに同じであつても異な つていてもよい。)で表わされる付加反応型イミ (19) ド系化合物とは、例えば、次のようなものがある。

(20)



(25)

. (26)

(23)

(29) (30)

:

(28)

(27)

(31)

いずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、 D 1 , D 2 は、エチレン性不飽和二度結合をもつ甚であり、お互いにであっても異なつていませい。〕で没わされる不飽和イミド系化合物、並びにこの化合物の反応取合物は、耐熱性付与の点ですぐれており、 稜層材, 接着剤, 各種網 は 被 取材 など 巾 広い 用途に 展 聞 が 可能 であり、 航空字 宙, 電 気 優 器, 電子部品などの分野への適用に有利である。

該一般式 (Ⅱ) で表わされる不飽和イミド系化 合物は、例えば、一般式 (Ⅲ)

などがあり、これらの中で

(式中、R1, R2 は、H, - C Hs, - C2 Hs, - C2 Hs, の中のいずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。また、A1, A2

- C O - , - S - , - S O 2 - ,

-N=N-, -CH=CH-, -CH=N-の中のいずれかである。), H の中の(32)

 $-co-, -s-, -so_{2}-,$

- N = N - , - C H = C H - , - C H = N - の中のいずれかである。) , 一 H の中のい

ずれかであり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。)で表わされるアミノ甚末端イミド系化合物と、一般式 (N)及び/又は (V)で表わされるエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物とを公知の方法により、反応させることにより得ることも出来る。すなわち、式 (回)のイミド結合をもつジアミン化合物および一般式 (N)及び(V)のエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物を、有機溶剤中で接触させる方法がある。

アミン化合物と不飽和ジカルボン酸無水物とは

(34)

化学母龄上は1:2当量比、工類的には1:1.95~2.05 当量比が適当である。この反応によつて、一旦、下式 (VI) で示されるアミド酸が生じる。前よ乙有代溶剤としてN-メナルピロリアン。

$$\begin{array}{c}
O \\
X_1 - A_1 - NH \\
HO C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C - R_1 \\
C - R_2 \\
C - OH
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
NH - \Lambda_2 - X_2 \\
O \\
O\end{array}$$

$$(VI)$$

Nーメチルカプロラクタム,テトラヒドロフラン,ジオキサン,アセトン,ジエチルケトンなどがある。次に、第二段階として、イミドマレインアミド酸を、類化脱水させてイミド類を生成させる。この方法としては、U.S.P.3,018,290号,U.S.P.3,018,292号およびU.S.P.3,127,414号などに配数の公知の方法を用いればよい。即ち、武(VI)のアミド酸族1モル当り1.05 ないし1.5 モルの最で用いて、第三アミン、例とは、トリエチルアミンをアミド酸族1モルに対してり1.5 ないし0.5 モルを添加し、更に、強数(35)

を経て得られる。

また、例えば、

ビシクロー(2,2,2)-オクテンー(7)-(2,3,5,6)、テトラカルボン酸二無水物、 1モルと、芳香族ジアミンおよび/または脂肪族 ジアミンの2モルと、エチレン性不飽和ジカルボ としてアミド酸基1モルに対して0.5 ないし0.05 モルの酢酸ニッケル,酢酸ナトリウム,酢酸カリウムなどの存在下でアセトン中で行うとよい。例えば、本発明の付加反応型のイミド系化合物の中でも、特に有用な付加反応型のエーテルイミド系化合物は、以下の反応過程

(36)

ン 強 無水物 2 モルとを、 同時に、 5 で以下の 敷森 好 囲気中で、 犯 枠 反応を 行ない、 アミド 酸 を 生成 した 後、 無 水 酢 酸 中で、 酢 酸 カ リ ウム , 酢 酸 ナ ト リ ウム な ど の 焼 嬢、 及 び / 又 は、 ト リ エ チル ア ミン な ど の 第 三 級 ア ミ ン の 存在 下 で、 脱 水 糖 合 反 応 を 逸 行 さ せ て、 本 発 明 の 付 加 反 応 型 イ ミ ド 系 化 合 物 を 得 る こ と も 出 来 る 。

前記、一般式〔四〕

【式中、Rı , R₂ は、H , 一 C H s , 一 C 2 H s , ───────────────── の中のいずれかであり、お互いに同じで あつても異なつていてもよい。また、 A ı , A ₂

(37)

- N = N - , - C H = C H - , - C H = N - の中のいずれかである。) , 〇 , 一 H の中のい

ずれかであり、お互いに同じであつても異なつて いてもよい。) で衰わされるアミノ基末端イミド 系化合物とは、前記の

$$\begin{array}{c} \text{CH a} \\ \text{HaN} & \bigcirc 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \begin{matrix} \text{CH a} \\ \text{CH a} \end{matrix} & 0 & \bigcirc \end{matrix}$$

を始め

(39)

$$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ CH_2 \\ C$$

あるいは.

などがある。

*また、本発明の一般式(IV)及び/又は(V)

【式中、D1 , D2 前記と同じであり、エチレン性不飽和二重結合を含む二価の有級甚であり、お互いに同じであつても異なつていてもよい。】で 表わされるエチレン性不飽和ジカルボン酸無水物は、例えば、無水マレイン酸。無水シトラコン酸。

N , N - ジアミノ・ヘキサメチレン〔ビシクロー (2 , 2 , 2) オクテンー (7) - 2 : 3 , 5 : 6 - テトラカルポン酸 - 2 : 3 , 5 : 6 - ジイミ ド

N, N-ジアミノジフエニルメタン(ビシクロー (2, 2, 2) オクテンー(7) -2:3,5: 6-テトラカルポン酸-2:3,5:6-ジイミ

(40)

無水イタコン酸,無水ピロシコン酸,無水ジクロ ルマレイン酸、あるいは、これらの化合物とジン クロジエンとのデイールス・アルダ付加物、

などがある。

また、本発明の一般式 [I] で表わされる、付加反応型イミド系化合物は、ポリアミン、特にジアミンと反応して、可提性のすぐれた耐熱材料となる。ここで、アミン系化合物は、例えば、mーフェニレンジアミン、ローフエニレンジアミン、ベンジジン、3,3′ージメチルー4,4ージアミノピフェニル、3,3′ージクロロベンジジン、

(42)

3, 3 - ジメトキシベンジジン、4, 4′ - ジア ミノジフエニルメタン、1,1-ビス(4-アミ ノフエニル) エタン、2,2-ビス(4-アミノ フエニル) プロパン、2,2-ビス(4-アミノ フェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビ ス(4-アミノフエニル)-1,3-ジクロロ-1, 1, 3, 3ーテトラフルオロプロパン、4, 4' -ジアミノジフエニルエーテル、4,4' -ジアミノジフェニルスルフアイド、3,3′ージ アミノジフエニルスルフアイド、4,4′ージア ミノジフエニルスルホオキサイド、4,4′-ジ アミノジフエニルスルホン、3,3′ージアミノ ジフエニルスルホン、3,3′-ジアミノジベン ソフェノン、4,4-ジアミベンゾフエノン、3, 4'ージアミノベンゾフエノン、N, Nーピス (4ーアミノフエニル) アニリン、N,N-ビス (4-アミノフエニル) メチルアミン、N, N-ピス(4-アミノフエニル)-n-ブチルアミン、 N, N-ビス (4-アミノフエニル) アミン、m ーアミノベンゾイル~p-アミノアニリド、4-(43)

プタメチレンジアミン、4,4ージメチルヘプタメチレンジアミン、5ーメチノナメチレンジアミン、1,4ージアミンシクロヘキサン、ビス(Pーアミノシクロヘキシル)メタン、3ーメトキシヘキサメチレンジアミン、1,2ービス(3-アミノプロピル)スルフアイド、N,Nーピス(3-アミノプロピル)メチルアミンなどが挙げられる。

又、N-アリール団換芳香族トリアミンの例としては、2、4-ジアミノジフェニルアミン、2、4-ジアミノ-5-メチルージフエニルアミン、2、4-ジアミノー4'-メチルージフエニルアミン、1-アニリノー2、4-ジアミノナフタリン、3、3'-ジアミノー4-アニリノベンゾフェノンなどがある。

また、成形加工性の改良、あるいは、硬化物の可とう性付与、接着性向上の観点から、特に好ましいアミン系化合物として、例えば、2,2ービス [4-(4-アミノフエノキシ) フエニル] プロパン、2,2-ビス [3-メチル-4-(4-

アミノフエニルー3ーアミノペンゾエイト、4, 4' -ジアミノアゾベンゼン、3, 3' -ジアミ ノアゾベンゼン、ビス(3~アミノフエニル)ジ エチルシラン、ビス(4 - アミノフエニル)フェ ニルホスフインオキサイド、ビス(4-アミノフ エニル) エチルホスフインオキサイド、1,5-ジアミノナフタリン、2,6-ジアミノピリジン、 2.5-ジアミノー1,3,4-オキサジアゾー ル、mーキシリレンジアミン、pーキシリレンジ アミン、2,4 (p-β-アミノ-第三級ブチル フェニル) エーテル、pーピス-2- (2-メチ ルー4ーアミノベンチル) ベンゼン、p-ピス (1, 1-ジメチルー5ーアミノベンチル) ベン ゼン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレン ジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレ ンジアミン、デカメチレンジアミン、2,11-ジアミノドデカン、1,12-ジアミノオクタデ カン、2,2-ジメチルプロピレンジアミン、2, 5-ジメチルヘキサメチレンジアミン、3-メチ ルヘプタメチレンジアミン、2,5-ジメチルヘ (44)

アミノフェノキシ) フエニル) プロパン、2,2 - ビス (3-クロロー4-(4-アミノフエノキ シ) フェニル) プロパン、2,2-ビス〔3ーブ ロモー4ー(4-アミノフエノキシ)フエニル〕 プロパン、2,2-ピス〔3-エチル-4-(4 ーアミノフエノキシ) フェニル) プロパン、2. 2-ビス(3-プロピルー4-(4-アミノフエ ノキシ) フェニル) プロパン、2,2-ビス(3 ーイソプロピルー4ー(4ーアミノフエノキシ) フェニル) プロパン、2,2-ビス(3-ブチル - 4 - (4 - アミノフエノキシ)フエニル)プロ パン、2, 2-ビス (3-sec -ブチル-4-(4-アミノフェノキシ) フエニル) プロパン、 2, 2-ピス (3-メトキシー4ー (4-アミノ フェノキシ) フェニル) プロパン、1,1-ピス 〔4~(4~アミノフエノキシ)フエニル〕エタ ン、1、1-ピス(3-メチル-4-(4-アミ ノフェノキシ) フェニル) エタン、1,1-ピス (3-クロロー4- (4-アミノフエノキシ)フ エニル) エタン、1, 1-ピス〔3ープロモー4

(46)

- (4 - アミノフエノキシ)フエニル】エタン、 ピス〔4-(4-アミノフエノキシ)フエニル〕 メタン、ビス (3-メチル-4-(4-アミノフ エノキシ) フエニル] メタン、ビス〔3-クロロ - 4 - (4 - アミノフエノキシ) フエニル) メタ ン、ビス(3-ブロモー4-(4-アミノフエノ キシ) フエニル] メタン、1 , 1 , 1 , 3 , 3 , 3, -ヘキサフルオロー2, 2ービス〔4ー〔4 -アミノフエノキシ) フエニル) プロパン、1. 1, 1, 3, 3, 3, - < + + 1 0 0 0 - 2, 2 -ビスー [4-(4-アミノフエノキシ)フエニル] プロパン、3,3-ピス(4-(4-アミノツエ ノキシ) フエニル] ペンタン、1,1-ビス〔4 - (4ーアミノフエノキシ) フエニル) プロパン、 1, 1, 1, 3, 3, 3, - < + + 7 \(\nu \tau \) - 2, 2ービス(3,5ージメチルー4-(4-アミノ フェノキシ) フエニル) プロパン、1,1,1, 3 , 3 , 3 , -ヘキサフルオロー 2 , 2 -ピス [3,5-ジプロモー4-(4-アミノフエノキ シ) フエニル) プロパン、1,1,1,3,3, (47)

$$H_{2}N + CH_{2} \rightarrow CH_{3}$$

$$| CH_{3} \mid CH_{3} \mid CH_{3} \mid CH_{2} \rightarrow NH_{2} \mid CC$$

$$| C_{3} \mid C_{4} \mid CH_{2} \rightarrow NH_{2} \mid CC$$

$$| C_{5} \mid C_{5} \mid CC$$

$$| C_{5} \mid CC$$

$$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_2\text{N} \\ \hline \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{S} \text{ i} \\ -\text{O} \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{NH}_2 \\ \text{(d)} \end{array}$$

$$H_{2}N + CH_{2} \rightarrow \frac{CH_{3}}{1}$$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$
 $G_{6}H_{5}$

(式中、mは1~100である。) などのシロキサン系化合物を併用することが有効 である。

もちろん、本発明の樹脂組成物には、従来、公 知のN, N′ - 歴換ビスマレイミド次式

〔式中、Rはアルキレン族,アリレン族またはそれらの登換された二価の有級族を示す〕 でみわさ

(49)

3, - ヘキサフルオロー2, 2 - ビス (3 - メチルー4 - (4 - アミノフエノキシ) フエニル プロパン、また、2, 4 - ビス (4 - (4 - アミノフェノキシ) フエニル) - 2 - メチルペンタン、2, 4 - ビス (4 - (4 - アミノフエノキシ) フェニル) - 2 - (フルオロ) - メチルペンタン、カるいは、1 - (4 - (3 - アミノフエノキシ) フエニル) - 1, 3, 3 - トリメチルー6 - (3 - アミノフエノキシ) インダン、6, 6′ - ビス (3 - アミノフエノキシ) - 3, 3′, 3′ - テトラメチルー1, 1′ - スピロビインダンなどのエーテルジアミ系化合物がある。

また、接着性改容,耐湿性,低応力化を計るには、

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ \downarrow \\ CH_2 \\ \downarrow \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \downarrow \\ Si + CH_2 \\ \downarrow \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \downarrow \\ CH_3 \\ \downarrow \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \downarrow \\ CH_3 \\ \downarrow \\ CH_3 \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \downarrow \\ CH_3 \\ \downarrow \\ CH_3 \end{array}$$

$$H_2N + CH_2 \rightarrow CH_3 \rightarrow CH_3 \rightarrow CH_2 \rightarrow CH_2 \rightarrow CH_2 \rightarrow CH_3 \rightarrow$$

れる化合物で、例えば、ハイナンレスマイ、ハイミド、N、ハイーカンピスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマイ、リンスマーナンリンス・イン、マックロ、ハイスマクロ、リンスマクス・リンスマクロ、ロー・リンスマンカーのでは、カー・リンスをは、カー・リンのは、カー・リンスをは、カー・カー・カー・カー・カー・アンスをは、カー・リンスをは、カー・リンスをは、カー・アンのは、カー・アンのは、

また、一般式 [N]

$$D_1 \stackrel{CO}{\longleftrightarrow} N \stackrel{R_1}{\longleftrightarrow} D_2 \stackrel{R_5}{\longleftrightarrow} D_4 \stackrel{R_5}{\longleftrightarrow} D_4 \stackrel{R_5}{\longleftrightarrow} N \stackrel{CO}{\longleftrightarrow} D_2 \stackrel{CO}{\longleftrightarrow} D_3 \stackrel{CO}{\longleftrightarrow} D_4 \stackrel{CO}{\longleftrightarrow} D_4$$

(50)

(式中、R: ~R。は水類、低級アルキル甚、低級アルコキシ基、塩素または臭剤を示し、互いににいても異なっても異なっても異なっても異なったが、エチル甚、トリフルは、カーンはエチレクの和二重結を有する二のの有級基であり、お互いに同じであっても異なっている。とは、対象を用いることは、対象を明にし、無級物の溶媒への溶解性地大に効果を発揮する。

本発明の一般式 (IV) で表わされるビスエーテルイミド系化合物としては、例えば 2 , 2 - ビス (4 - (4 - マレイミドフエノキシ) フエニル) プロパン、2 , 2 - ビス (3 - メチルー4 - (4 - マレイミドフエノキシ) フエニル] プロパン、2 , 2 - ビス (3 - グロモー4 - (4 - マレイミドフエノキシ) フエニル] プロパン、2 , 2 - ビス (3 - ブロモー4 - (4 - マレイミドフエノキ

(51)

-マレイミドフエノキシ) フエニル] メタン、ビ ス (3 - クロロー4 - (4 - マレイミドフエノキ シ) フェニル) メタン、ビス (3ーブロモー4ー (4-マレイミドフエノキシ) フエニル) メタン、 1, 1, 1, 3, 3, 3, - < + + 7 \(\nu \tau \) - 2, 2ーピス(4ー(4ーマレイミドフエノキシ)フ $x=\mu$) f = f(x), 1, 1, 1, 3, 3, 3, -ヘキサクロロー2、2-ピスー〔4-(4-マレ ィミドフェノキシ) フエニル) プロパン、3,3 - ピス(4-(4-マレイミドフエノキシ)フェ ニル) ペンタン、1,1-ビス(4-マレ イミドフエノキシ) フェニル) プロパン、1,1, 1,3,3,3,-ヘキサフルオロー2,2ービ ス (3,5-ジブロモー4 (4ーマレイミドフェ ノキシ) フェニル) プロパン、1,1,1,3, 3, 3, -ヘキサフルオロー2, 2ーピス(3-メチルー4(4-マレイミドフエノキシ)フエニ ル】プロパンなどがあり、これらの少なくとも一 種が用いられる.

また、本発明に於いて、一般式(V)

シ) フエニル) プロパン、2, 2ービス (3-エ チルー4-(マレイミドフエノキシ)フエニル】 プロパン、2,2-ビス {3-プロピルー4-(4-マレイミドフエノキシ) フエニル) プロパ ン、2,2ーピス(3-イソプロピルー4-(4 ーマレイミドフエノキシ) フェニル) プロパン、 2, 2-ピス (3-n-ブチル-4- (4-マレ . イミドフエノキシ)フエニル)プロパン、2,2 ーピス [3-sec ープチル-4- (4-マレイミ ドフエノキシ) フエニル) プロパン、2,2-ビ ス (3-メトキシー4- (4-マレイミドフエノ キシ) フェニル) プロパン、1,1-ビス(4-(4ーマレイミドフエノキシ) フエニル) エタン、 1, 1ーピス (3ーメチルー4ー (4ーマレイミ ドフエノキシ) フエニル) エタン、1,1-ビス (3-クロロ-4-(4-マレイミドフエノキシ) フエニル] エタン、1、1-ピス (3-ブロモー 4- (4-マレイミドフエノキシ) フエニル) エ タン、ピス〔4-(4-マレイミドフエノキシ) フエニル】メタン、ピス〔3ーメチルー4ー(4 (52)

【式中、 D_1 , D_2 は、2 ないし 2 4 個の 炭 煮 原子をもち、少なくとも \Box 合可能な C=C 、 結合を含む二価の有 収 払 で あり、お 互 い に 同 じ で あ つ て も 異 な つ て い て も よ い 。 ま た 、 R_1 , R_2 は、 $-(-CH_2-)$ 。 (n は 1 \sim 1 0 0 で あ 3 。) 、

C₂H₅, C₄, B_r, F, -OCH₄, -OC₂H₅, -OHの中のいずれかである。また、xは

(54)

- CO-, -NH-, -S-, -SO2-,
-CH=CH-, -CH=N-, -N=N-,
-O-C-C-O-の中のいずれかである

。)のいずれかであり、お互いに同じであつても 異なつていてもよい。〕で表わされる2、4、8、 10-テトラオキサスピロ〔5,5〕ウンデカン の不飽和ピスイミド系化合物を、硬化剤に用いる ことにより、可とう性付与、低収縮率化、耐クラ ツク性の向上が可能となる。このような化合物は、 例えば、

(55)

(56)

本発明の一般式 [1] で表わされる付加反応型 イミド系化合物は、ビニル、アリルおよびアクリ ル型でありうる少なくとも一粒のQG合可能な

また、本発明の一般式 [I] で 表わされる付加 反応型イミド系化合物は、公知の不飽和ポリエス テルを加えることにより、 収化前に変性可能であ る。ここで、 不飽和ポリエステルとは、 不飽和二

(58)

塩基酸,飽和二塩基酸およびその無水物、または、 これらの低級アルキルエステル誘導体等とジオー ル、または、アルキレンモノオキサイド、および、 その誘導体等から、触媒の存在、または、不存在 下にエステル化,エステル交換等の反応を利用し て縮合、または、付加重合することによつて合成 された不飽和茲を含有するポリエステル樹脂形体 と、エチレン系 (例えばビニル菇。アリル茲等) の重合性化合物、ならびに過酸化物触媒との混合 物からなるものである。この他に、ビスフエノー ルA型ならびにノボラツク型等のエポキシ化合物 とメタアクリル磁、または、アクリル殴と反応し て得られるビニルエステル系樹脂も有用である。 ここで、不飽和二塩基酸、飽和二塩基酸の代表的 なものは、マレイン酸,無水マレイン酸,フマー 強、クロロマレイン酸、ジクロロマレイン酸、シ トラコン酸,無水シトラコン酸,メサコン酸,イ タコン酸,コハク酸,アジピン酸,セパシン酸, アゼライン酸,フタール酸,無水フタール酸,イ ソフタール酸,テレフタール酸,無水メチルグル

(59)

テル等が使用される。また、必要に応じ、本発明 の目的を損なわれない範囲で、三官能以上の多塩 **拡設およびまたは多価アルコールを併用してもよ** い。架橋剤は、例えば、スチレン,ピニルトルエ ン、α-メチルスチレン、ジビニルベンゼン、ジ アリルフタレート、ジアリルフタレートプレポリ マー、クロルスチレン、ジクロルスチレン,ブロ ムスチレン、ジブロムスチレン,ジアリルベンゼ ンホスホネート、ジアリルアリールホスフイル酸 エステル,アクリル酸エステル,メタアクリル酸 エステル,トリアリルシアヌレート,トリアリル シアヌレートプレポリマ,トリブロモフエノール アリルエーテルなどが用いられ。本発明で、酸成 分,アルコール成分、架橋剤は一種に限定するも のではなく二種以上の併用も可能である。また、 各種の変性および変性剤の添加も可能である。ま た、不飽和ポリエステルも一種に限定するもので はなく二種以上の混合も可能である。

本発明の一般式 [I] で表わされる付加反応型 イミド系化合物は、ポリアミン、特に、ジアミン タル酸,ピメリン酸,ヘキサヒドロフタル酸およ びその無水物、テトラヒドロフタル,無水カービ ツク酸,ヘツト酸およびその無水物、テトラクロ ロフタール殴およびその無水物、テトラブロムフ タール曲およびその無水物、これらの低級アルキ ルエステル等が使用され、ジオール成分は、エチ レングリコール、ジエチレングリコール、トリエ チレングリコール、ポリエチレングリコール、プ ロピレングリコール、ジプロピレングリコール、 トリメチレングリコール、テトラメチレングリコ ール、ヘキサメチレングリコール、2,2-ジエ チルプロパンジオール、1,3-ネオペンチルグ リコール、ジブロムネオペンチルグリコール、ビ スフェノールジオキジェチルエーテル、水炭化ビ スフエノールA、2,2-ジ(4-ヒドロキシブ ロポキシフエニル) プロパン、エチレンオキサイ ド、プロピレンオキサイド、3,3,3-トリク ロロプロピレンオキサイド、2-メチル-3,3, 3 - トリクロロプロピレンオキサイド、フエニー ルグリシジールエーテル、アリルグリシジルエー

(60)

と反応して、可挽性のすぐれた耐熱材料となる。 ここで、アミン系化合物は、例えば、m-フエニ レンジアミン、p-フエニレンジアミン、ペンジ ジン、3,3′ージメチルー4,4′ージアミノ ビフエニル、3,3′ージクロロベンジジン、3, 31 ージメトキシペンジジン、4,41 ージアミ ノジフエニルメタン、1,1-ピス(4-アミノ フエノール) エタン、2,2-ビス(4-アミノ フェニル) プロパン、2,2-ピス(4-アミノ フェニル) ヘキサフルホロプロパン、2,2-ビ ス (4-アミノフエニル) -1,3-ジクロロ-1, 1, 3, 3ーテトラフルオロプロパン、4, 4′ージアミノジフエニルエーテル、4,4′-ジアミノジフェニルスルフアイド、3,3′-ジ アミノジフェニルスルフアイド、4,4′ -ジア ミノジフエニルスルホキシド、4,4′ージアミ ノジフエニルスルホン、3,3′-ジアミノジフ エニルスルホン、3,3′-ジアミノジベンソフ エノン、4,4′~ジアミノベンゾフエノン、3, 4′ -ジアミノベンゾフエノン、N,N-ビス

(62)

(4-アミノフエニル) メチルアミン、N,N-ピス(4 -アミノフエニル)-n-ブチルアミン、 N,N-ビス (4-アミノフエニル) アミン、 m ーアミノベンゾイルーp-アミノアニリド、4-アミノフエニルー3ーアミノベンゾエート、4, 4! -ジアミノアゾペンゼン、3,3! -ジアミ ノアゾベンゼン、ビス(3-アミノフエニル)ジ エチルシラン、ビス(4 - アミノフエニル)フエ ニルホスフィンオキシド、ビス(4-アミノフエ ニル) エチルホスフインオキシド、1,5-ジア ミノナフタリン、2,6-ジアミノピリジン、2, 5ージァミノー1,1,4-オキサジアゾール、 mーキシリレンジアミン、pーキシリレンジアミ ン、 2 , 4 (ρ – β – アミノー t – ブチルフエニ ル) エーテル、p-ピス-2-(2-メチル-4 -アミノペンチル) ベンゼン、p -ビス(l , l -ジょチルー5ーアミノペンチル) ベンゼン、ヘ キサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、 オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、 デカメチレンジアミン、2,11-ジアミノドデ (63)

(式中、Xはメチレン基を含むアルキリデン基、mは平均 0・1 以上の数を示す・) で示されるポリアミンも有用である。特に、可挠性の付与に効果があるのは、2,2'ービス(4-(4-アミノフェノキシ) フェニル) プロパンなどジアミン化合物がある・

また、エポキシ化合物を添加することにより、 耐熱性,成形加工性のすぐれた硬化物にもなる。

本発明でいうエポキシ化合物は、例えば、ビスフェノールAのグリシジルエーテル、ブタジエンジェポキサイド、3、4-エポキシシクロヘキシルメチルー(3、4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、ビニルシクロヘキサンジオキサイド、4、4'ージ(1、2-エポキシエチル)ジフエニルエーテル、2、2-ビス(3、4-エ

カン、1,12-ジアミノオクタデカン、2,2 ージメチルプロピレンジアミン、2,5-ジメチ レンヘキサメチレンジアミン、3-メチルヘプタ メチレンジアミン、2,5-ジメチルヘプタメチ レンジアミン、4.4-ジメチルヘプタメチレン ジアミン、5-メチノナメチレンジアミン、1. 4 — ジアミノシクロヘキサン、ビス(p-アミノ シクロヘキシル) メタン、3-メトキシヘキサメ チレンジァミン、1,2-ピス(3-アミノプロ ボキシ) エタン、ビス (3-アミノプロピル) ス ルフアイド、N,N-ピス(3-アミノプロピル) メチルアミンなどがあげられる。また、2,4-ジァミノジフエニルアミン、2,4-ジアミノー 5-メチルジフエニルアミン、2,4-ジアミノ - 4 ′ - メチルジフエニルアミン、1 - アニリノ - 2 , 4 - ジアミノナフタレン、3 , 3′ - ジア ミノー4 - アニリノベンゾフエノンなどのN-ア リール団袋芳香族トリアミンがある。さらに、一 的式

(64)

ポキシシクロヘキシル) プロパン、レゾルシンの グリシジルエーテル、フロログルシーンのジグリ シジルエーテル、メチルフロログルシンのジグリ シジルエーテル、ピスー(2,3-エポキジシク ロペンチル) エーテル、2-(3,4-エポキシ) シクロヘキサンー5,5-スピロ(3,4-エポ キシ) シクロヘキサン-m - ジオキサン、ビスー (3,4-エポキシー6-メチルシクロヘキシル) アジペート、N,N'-m-フエニレンピス(4, 5-エポキシー1,2-シクロヘキサンジカルポ キシィミドなどの二官能のエポキシ化合物、パラ アミノフェノールのトリグリシジルエーテル、ポ リアリルグリシジルエーテル、1,3,5-トリ (1, 2-エポキシエチル) ペンゼン、2, 2', 4,41-テトラグリシドキシベンゾフエノン、 フェノールホルムアルデヒドノポラツク樹脂のポ リグリシジェーテル、グリセリンのトリグリシジ ルエーテル、トリメチロールプロパンのトリグリ シジルエーテルなどの三官能以上のエポキシ化合 物、また、臭薪化エポキシ等のハロゲン化エポキ

(66)

シ化合物、あるいは、ヒダントインエポキシ化合 物が用いられる。

また、フェノールホルムアルデヒド協合物との組み合せ、あるいは、その組み合せにエポキシ化合物などを加えることにより、成形加工性が増し、また、溶剤に溶解しやすくなり、注型用の用途に使用することができる。

上記双化剤は、用途,目的に応じて一種以上を 使用することが出来る。

特に、フェノールノボラツク樹脂は、硬化樹脂の金鳳インサートに対する密泊性,成形時の作業性などの点から、半導体封止用材料の硬化剤成分として好適である。

この樹脂組成物には、エポキシ化合物とノボラ ツク型フェノール樹脂の硬化反応を促進する効果 が知られている公知の強鰈を使用することが出来 る。

このような位録は、例えば、トリエタノールア ミン、テトラメチルブタンジアミン、テトラメチ ルペタンジアミン、テトラメチルヘキサンジアミ (67)

2-メチルー4-エチルイミダゾール、1-ブチ ルイミダゾール、1-プロピルー2-メチルイミ ダゾール、1-ペンジルー2-メチルイミダゾー ル、1-シアノエチルー2-メチルイミダゾール、 1 - シアノエチルー 2 - ウンデシルイミダゾール、 1-シアノエチルー2-フエニルイミダゾール: 1-アジン-2-メチルイミダゾール、1-アジ ソー2-ウンデジルイミダゾールなどのイミダソ ール額、トリフエニルホスフインテトラフエニル ポレート、テトラフエニルホスホニウムテトラフ エニルポレート、トリエチルアミンテトラフエニ ルポレート、N-メチルモルホリンテトラフエニ ルポレート、2-エチル-4-メチルイミダゾー ルテトラフエニルポレート、2-エチルー1,4 ージメチルイミダゾールテトラフエニルポレート などのテトラフエニルポロン塩などがある。

また、アルミニウム、チタン、スズ、亜鉛、鉛 およびジルコニウムのなかから選ばれた少なくと も一種の金属と、βージケトンおよびβーケト酸 エステルのなかから選ばれた配位子とからなる金 ン、トリエチレンジアミン、ジメチルアニリンなどの三級アミン、ジメチルアミノエタノール。ジメチルアミノペタノールなどのオキシアルキルアミンやトリス(ジメチルアミノメチル)フエノール、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリンなどのアミン騒がある。

また、セチルトリメチルアンモニウムプロマイド、セチルトリメチルアンモニウムクロライド・ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド・ペリメチルドデシルアンモニウムクロライド・ペラムが、ペンジルメチルパルミチルアンモニウムクロライド・ペラクロマイド・ペンジルジメチルアリルトリメチーアンエニウムクロライド・ペンジルジメチルアンデモニウムクロライド・ペンジルジメチルテテチートなどの第四級アンモニウム塩がある。

また、2-エチルイミダゾール、2-ウンデシルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール、(68)

瓜キレート化合物が使用される。例えば、トリス(2、4ーペンタンジオナート)アルミニウム、(2、4ーペンタンジオナート)ピリス(エチルアセタート)アルミニウム、ビエチルアセタート)チタン、ラキス(2、4ーペンタンジオナート)スズ、ピステルビス(エチルフセトアセタート)スズ、ピステルビス(エチルアセタート)スズ、ピエチルセトアセタート)の、エチルアセタート)がルコニウムなどがある。

また、アルミニウム、チタン、スズ、亜鉛、鉛 およびジルコニウムのなかから選ばれた少なくと も一種の金属のアルコレート系化合物が、成分と して用いられる。そのようなアルコレート系化合 物は、例えば、アルミニウムメチレート、アルミ ニウムエチレート、アルミニウムーiープロピレ ート、アルミニウムーnーブチレート、モノー sec ーブトキシアルミニウム、ジーiープロピレ

(70)

ート、エチルアルミニウム、ジエチレート、エチルアルミニウム、ジーiープロピレート、チタン、テトラーiープロピレント、亜鉛、ジーiープロピレート、鉛・ジーiープロピレートなどがあり、それらは一種もしくは二種以上使用されることができ、また、その一部もしくは全部が重縮合してなるプレポリマとして使用されてもよい。

また、1,5-ジアザービシクロ(4,2,0)
オクテン-5、1,8-ジアザービシクロ(7,2,0) ウンデセン-8、1,4-ジアザービシクロ(3,3,0) オクテン-4、3-メチルー
1,4-ジアザビシクロ(3,3,0) オクテン
-4、3,6,7,7-テトラメチルー1,4ジアザージシクロ(3,3,0) オクテン-4、
1,5-ジアザービシクロ(3,4,0) ノネン
-5、1,8-ジアザービシクロ(7,3,0)
ドデセン-8、1,7-ジアザビクロ(4,3,0) ノネン-6、1,5-ジアザビクロ(4,3,

イオン化放射線は、各種加速機からの電子線やコパルトー60等のアイソトーブからのガンマ線等を用いることができる。

(71)

また、光硬化の際の光源には、太陽光線, タン グステン灯, アーク灯, キヤノン灯, ハロゲンラ ンプ, 低圧あるいは高圧の水銀灯が使用される。

光硬化の際には、光増感剤の使用を制限するもンプイン、ペンプインメチルエーテル、ペンプインメチルエーテル、ペンプインメチルエーテル、ペンプーテー・パンプラキノン、タ・10ーフェナンン、ラ・10ーフェナン、ファセナフテン、1ーニオシン、ロアオトンあるがあり、これらの一種以上を併用できる。

本発明の観脂組成物には、その用途と目的に応じ、適宜各種の樹脂を使用出来る。 使用可能な樹脂は、例えば、エポキシ樹脂・フェノール樹脂・

0) デセンー5、1,8-ジアザビシクロ(7, 4,0)トリデセン-8、1,8-ジアザビシク ロ(5,3,0)デセンー7、9ーメチルー1, 8-ジアザビシクロ(5,3,0)デセンー7、 1.8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセ ン-7、1,6-ジアザビシクロ(5,5,0) ドデセンー6、1,7-ジアザビシクロ(6,5, 0) トリデセンー7、1, 8-ジアザビシクロ (7,5,0) テトラデセンー8、1,10ージ アザビシクロ (7,3,0) ドデセン-9、1, 10-ジアザビシクロ(7,4,0)トリデセン - 9、1、14 - ジアザビシクロ(11,3,0) ヘキサデセン-13、1、14-ジアザビシクロ (11, 4, 0) ヘプタデセン-13などのジア ザビシクローアルケン領なども有用である。 これ らの化合物は、目的と用途に応じて一種類以上を 併用することもできる。

本発明の樹脂組成物を硬化させる手段は、上記の加熱方式以外に、イオン化放射線や光(紫外線)による硬化法を用いることができる。

(72)

本発明では樹脂組成物に、目的と用途に応じて、各種の無機貸や添加剤を配合して用いることが出来る。それらの具体例をあげれば、ジルコン,シリカ、溶融石英ガラス、アルミナ、水酸化アルミニウム、ガラス、石英ガラス、ケイ酸カルシウム、石コウ、炭酸カルウム、マグネサイト、クレー、カオリン、タルク、鉄筋、領筋、マイカ、アスペスト、炭化珪素、窒化ホウ素、二硫化モリブデン、

(74)

鉛化合物、鉛酸化物、亜鉛塑、チタン白、カーボ ンブラツクなどの充堪剤、あるいは、高級脂肪酸・ ワツクス質などの離型剤、エポキシシラン・ビニ ルシラン,アミノシラン、ボラン系化合物、アル コキシチタネート系化合物、アルミニウムキレー ト系化合物などのカツプリング剤などである。更 に、公知の嶷燃化剤、例えば、アンチモン系化合 物、緑系化合物、臭素や塩素を含む化合物を用い ることができる。

本発明に於いて、一般式〔1〕で汲わされる付 加反応型のイミド系化合物は、有機溶剤に可溶性 の状態で得ることが好ましい。

この化合物は溶液として、半導体素子などの表 而に適用されることが望ましく、溶媒としては、 例えば、ペンゼン,トルエン,キシレン等の芳香 族炭化水素,エタノール,2-プロパノールなど のアルコール類、アセトン,メチルエチルケトン などのケトン鼠、塩化炭化水素、あるいは、N-- メチルー2-ピロリドン、N,N-ジメチルホ ルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、ジ

後者の場合には1重量パーセント付近に、適宜、 題盤することによつて達成される。

(75)

このようにして、第1図に示すように、例えば、 下記の封止成形用エポキシ樹脂組成物6で、保護 被叡暦3をもつ素子2およびリード線1 からなる ものを封止成形することにより、樹脂封止型半導 体装置を得る。

また、本発明の化合物溶液には、エポキシシラ ン、アミノシラン、メルカプトシラン、ピニルシ ランなどのシラン系カツプリング剤、あるいは、 金瓜アルコレート,金瓜キレート系カツプリング 剤。アルコキシチタネート系カツプリング剤、ま た、ポリブタジエン、及びブタジエン共宜合体、 シロキサン系化合物、ポリビニルブチラール、フ エノキシ樹脂、各種の公知のフツ混系化合物など を配合することにより、半導体素子表面への密発 性、接着性の改善を図ると共に、被膜特性(可撓 性、耐クラツク性)の向上を図ることも出来る。 く実施例1>

捉律装置。分波ロート、温度計筑素ガス導入管

(77)

メチルスルホオキシドなどの極性溶媒が挙げられ

それら化合物の溶液は、半導体素子やリード線 などの表面に独布される (第1図3) 独布方法は、 **溶液中への表子およびリード線の浸润、表子およ** びリード線上へのこの溶液の滴下、あるいは、ス プレー, スピンナ塗布などの方法がある.

上記のような方法によつて化合物溶液を塗布さ れた半選体表子やリード線は、次に光エネルギ又 は/及び少なくとも室温以上、特に好ましくは 100~250℃で加熱焼付け処理される。この 処理によつて、本発明の化合物は鼠合化、橋かけ されて、素子上に保設被租層を形成する。被取層 の厚さは、目的によつて適宜、調強される。すな わち、LSIのソフト・エラー対策のα線遮磁膜 としては10~70µm、好ましくは、30~ 60 μmの厚さが必要であり、多層配線化の層間 絶縁膜としては、10μm以下、特に、1μm以 下に形成されることが好ましい。それは解液の凝 度を、前者の場合には10重量パーセント付近、

(76)

をセツトした1000mlの四つ口フラス中に、 無水マレイン酸19.6 重量部と、N-メチルー 2-ピロリドン (NMP) 200m B を加え、5 て以下に保つた.

次いで、N, N' -ジアミノジフエニルメタン - (ビシクロー (2・2・2) オクチンー (7) - 2 · 3 · 5 · 6 - テトラカルポン酸 - 2 : 3, 5:6-ジイミド) 56.6 盆気部を、NMP 400mgに溶解した溶液を、5℃以下に保つた 上記無水マレイン酸溶液中に汎拌しながら滴下し た。その後、40~50℃で2時間反応させた後、 無水酢酸200mgと、酢酸カリウム1.5 重畳 部、トリエチルアミン0.8mg を添加し、60 ~80℃で約三時間反応させた。

次いで、反応被を、3000mlの冷却水中に 投入し、反応物を析出させ、迦過。洗浄した後、 滅圧下で一昼夜乾燥させ、本発明のイミド系化合 物 [A] を得た。

< 突 施 例 2 >

実 筬 例 1の N, N' ージアミノジフエニルメタ

(78)

実施例1のN, N' ージアミノジフエニルメタンー (ビシクロー (2・2・2) オクチンー(7) ー2・3・5・6ーテトラカルボン酸ー 2:3,5:6ージイミド) 5 6.6 重量部の替りに、2,2ーピス (4ー (4ーアミノフエノキシ) フエニル) ヘキサフルオロプロパンー (ビシクロー (2・2・2) オクチンー (7) ー2・3, 5・6ーテトラカルボン酸ー2:3,5:6ージイミド120重量部にした他は、実施例1と同じ条件で反応を行ない、本発明のイミド系化合物 (C) を(79)

次いで、この反応被を、3000m4の冷却水中に投入し、反応物を折出させ、濾過,洗浄した 後、減圧下で一昼夜乾燥させ、本発明のイミド系 化合物 [D] を得た。

く実施例5>・

実施例4の2、2ービス(4ー(4ーアミノフェノキシ)フエニル)プロパンー(ビシクロー(2・2・2)オクチンー(7)ー2・3・5・6ーデトラカルボン酸ー2:3、5:6ージイミド)106 近最部の替りに、2、2ービス(4ーマミノフエノキシ)フエニル)へキサフルオロプロパンー(ビシクロー(2・2・2)オリチンー(7)ー2・3・5・6ーテトラカルボンは一2:3、5:6ージイミド)120近最部にした他は、実施例4と同じ条件で反応を行ない、本発明のイミド系化合物(E)を得た。

<実施例6>

提押装置、滴下ロート、温度計、窒素ガス導入 管をセットした1000mgの四つロフラスコに、 臭化シアン32重量部を、N,N'ージメチルア 得た。

<実施例4>

提搾装配、分液ロート、温度計、窒素ガス導入管をセツトした1000m & の四つロフラスコ中に、エンドメチレンテトラヒドロフタル酸無水物30.4 重量部と、N、N′ージメチルアセトアミド(DMAC)300m & を加え、5℃以下に保つた。

(80)

セトアミド (DMAC) 100m a 水 50m a の 混合溶媒中に溶探し、更に、炭酸カルシウム 10 重量部を加え、5℃以下に保つた。

次に、2,2ーピス〔4ー(4ーアミノフエノキシ)フェニル〕プロパンー〔ピシクロー(2・2・2)オクチンー(7)ー2・3・5・6ーテトラカルボン酸ー2:3,5:6ージイミド〕106重量部をDMAC 400mg に溶探した溶液を、5で以下で、上配臭化シアン溶液に、窒素ガス雰囲気中、投拌下、滴下した。その後、5~20℃で四時間反応させた。

次いで、反応被を3000m & の冷却水中に投入し、反応物を析出させ、滤過,洗浄した後、波圧下で一昼夜乾燥させ、本発明のジシアナミド系化合物(A)を得た。

<実施例7>

実施例 6 の 2 、 2 ービス 〔4 ー (4 ー アミノフェノキシ) フェニル〕 プロパンー 〔ビシクロー (2 · 2 · 2) オクチンー 〔7〕 - 2 · 3 · 5 · 6 - テトラカルボン酸 - 2 : 3 、5 : 6 - ジイミ

(82)

突 筋 例 1 ~ 5 で 得 た、 付 加 反 応 型 イ ミ ド 系 化 合物 (A), (B), (C), (D) および (E) を 探り上げ、これに、N, N' - 4, 4' ービスマレイミドジフエニルメタン、2, 2 ービス (4 ー (4 ーマレイミドフエノキシ) フエニル) ヘキサフルオロブロパン、2, 2 ービス (4 ー (4 ーマレイミドフエノキシ) フエニル) プロパンー (ビンクロー (2・2・2) オクチンー (7) ー 2・3・5・6ーテトラカルボン 酸 ー 2:3, 5:6ージイミド)、

エポキシ化合物 D E N 4 3 8 (フエノールノボラック型エポキシ、チバ社製)、

(83)

圧込値和水蒸気中(プレツシヤークツカーテスト(PCT))に所定時間放置後、取り出してLSIが電気的に正常に助作するか否かをチエツクした。不良品については、それが、LSI森子上の金瓜(A&)配線の庶食により生じたものであることの確認を行なつた。この不良率の発生状況の程がした。また、半田裕(260℃)に十五秒間没した。また、半田裕(260℃)に十五秒間没した。また、半田俗(260℃)に十五秒間没した。また、半田俗(260℃)に十五秒間没した。

並びに、硬化促迫剤として、ジシアンジアミドとイミダソール系 2 E 4 M Z - C N (四国化成社 艇)を、第 1 表に示した所定母配合した。次いで、この配合物に更に、カツブリング剤として、エポキシシラン K B M 4 0 3 (信越化学社図) 0.8 重量部と、アシレート型チタネート径 S - 1 8 1 (日本ソーダ社区) 3.2 重量部、溶融石英ガラス粉 4 0 昼型パーセント、平均粒径 1 μ m の球状アルミナ 4 0 量量パーセント、原型剤としてヘキストワツクス E 2.5 重量部を加えた。

次いで、75~85℃に加熱した8インチ径の ニ本ロールで八分間加熱混敏した後、冷却し、狙 粉砕して、目的の半導体封止用機脂組成物を得た。

樹脂組成物を、180℃,70kg/cd、1.5分の条件でトランスファ成形した双化物より、吸水率を測定した結果を第1条に示した。

また、この樹脂組成物を用いて、1 MビントD-RAMメモリLSIを、180℃,70㎏/d、1.5分の条件でトランスフア成形した。それぞれ五十個の樹脂封止型LSIを、121℃,2気(84)

光数包 32 91 220 သ 22 2 220 200 200 52 52 52 22 18 9.0 င္သ 253 910 S 1 S 9.0 20 S 16 S ន 12 8.0 258 693 20 ¥ 23 255 690 20 13 S S 12 ន 992 695 20 2 257 22 2 S 20 20 缀 251 S パンー(ピシクロー(2・2・2)ーオクチンー(7)-2・3・ 2,2-ピス(4-(4-アミノフエノキシ)フエニル)プロ 2,2-ビス(4-(4-アミノフエノキシ)フエニル)プロ 2,2ービス(4-(4-マレイミドフエノキシ)フエニル) 塞 N,N' -4,4' -ピスマレイミドジフエニルメタン E D C B A 5・6テトラカルポン殴ー2:3・5:6ジイミド 絽 DEN 鉄 - N 2 E 4 U U ª 代 合 物 6 L S I の砂 路在不良移(%) ヘキサフルオロプロパン 府 박 糕 뫋 (%) な無無 7 స # 毌 強な被 ¥ 単れれ 頁

(98)

< 実施例19~29>

実施例1と実施例3で得た、付加反応型イミド 系化合物 (A)と (C)、並びに、実施例6と実 施例7で得た付加反応型ジシアナミド系化合物 [A]と(B]を採り上げ、これらに、不飽和ポ リエステルPS-518(日立化成社製:スチレ ン40重量パーセント含む)、2,2-ビス〔4 - (4-アミノフエノキシ) フエニル) ヘキサフ ルオロプロパン、オルトジアリルビスフエノール F、 2, 2 - ビス (4 - (4 - マレイミドフエノ キシ) フェニル) プロパン、トリアリルイソシア ヌレート、並びに、硬化促進剤として、ペンソグ アナミン,ジシアンジアミド,ジクシルパーオキ サイドを、第2表に示した所定量配合した。次い で、実施例8と同じ添加剤を加え同じ方法で半導 体封止用樹脂組成物を得た後、実施例8の方法で 硬化物及び樹脂封止型半導体装置を作成し、各種 試験を行なつた。それらの結果を第2表に示した。

(87)

254 22 52 53 52 22 30 20 20 28 238 20 20 27 236 20 S 92 0.7 233 2 20 20 20 22 15 ន သ 24 250 34 20 23 20 249 20 联 22 20 253 616 20 S 71 採 2 20 20 2 20 ន 20 19 <u>_</u> | オルトージアリルビスフェノールF 2,2-ビス(4-(4-マレイミドフエノキシ)フエニ ω 2,2-ビス(4-(4-アミノフエノキシ)フエニル) 屘 2 リルインシアヌレ **₹** 8 絽 杂 PCT 7. P. S 実 8 £ 20 不飽和ポリエステ 埰 ध z ヘキサフルオロプロパン ኍ 飕 預高 솩 ĸ u S I の 时 鑗 で強いた 並なって 不良率(%) + 日 ル)プロペン Tri 'n 111 张林 田

(88)

<実施例30>

スミエポキシESA-011 (住友化学復ビスフェノールA型エポキシ樹脂, エポキシ当員480)80 登丘部、実施例5のイミド系化合物 (E)20 登丘部をメチルエチルケトン40 登丘部、Nーメチルピロリドン40 登丘部、溶解させ、ジシアンジアミド1.6 登丘部、1,2,3ーベンソトリアソール (B7A)2.0 登丘部を添加し均一に溶解してエポキシ樹脂組成物を得た。この頃、成物をガラスクロス (カネボウ硝子微雑社観KS-1600平均り)に含没し、四茂後130℃に恒退和中で25分間加熱することによりプリプレグを得た。

プリプレグ六月を160℃,100kg/d.
20分の条件でプレス成形し、さらに180℃,60分恒週和中で後硬化して稅周板を得た。また、倒箱(古河電工社展32μm)とプリプレグ六層より、前述と同じ条件で開張り稅周板を得た。得られたこれらの稅別板をJIS-6481に印じて別定した。特性は次の過りである。

(89)

を形成した後、さらに、上述の樹脂液を塗布。焼付け(前述の条件と同じ)した。(3 - 11 層)

なお、第2図は、第二図目の被覆樹脂として、 ポリイミド樹脂(日立化成製PIQ)を川いた場合(五関)を示した。

本発明の半退体装竄を、フエノールノボラツク 樹脂を硬化剤としたエポキシ系樹脂成形材料を用 いて樹脂パツケージしたメモリ用LSI製品

(1 MビツトD-RAMメモリ)は、85℃, 85%相対湿度中でバイアス印加放図で、三千時 間後も、AA配線の腐食による筋線放降の発生は なく、耐湿信顔性のすぐれたLSIを得た。

(封溶用エポキシ樹脂組成物)

ノボラツク型エポキシ樹脂 100重 最都 フェノール~ホルムアルデヒド樹脂

55重抵部

イミダゾール系独媒 3 重量部

溶脳石英ガラス粉 480重量部

ェポキシシラン 2重量部

ヘキストワツクス 2重量部

吸 水 卒 0.5 Q畳パーセント (PCT24時間後)

ピール強度 2.2 kg/cm (室温)

1.8 kg/ca (160℃)

設電車 (3.2 (室區)

<実施例31>

実施例3のイミド系化合物 (C) をトルエンNーメチルー2ーピロリドン等量混合液に溶解して、1 重量%の機脂溶液を関照した。この溶液を、多層 (二層) 配像絶線膜として用いた場合の素子构造を、第2 図、第3 図に示した。

素子の和成は、Si森子基板上に、SiOュ 絶像層、ポリシリコン尼、夏に、第一尼目のアルミニウム配像(4-I)を形成した後、樹脂被酸材料を強布(スピンナー使用)、焼付け(250℃、60分間)した(3-I)のうち、ポジレジストを独布して、マルホールのパターニングを行なつた。次いで、CF。-Oュを反応ガスとしてプラズマエツチした。次いで〇ュ を反応ガスとするプラズマアツシヤーによつてポジレジストを除去した。

次いで、第二月目のアルミニウム配線(4 − Ⅱ)

(90)

カーポンブラツク

1 食力部

上記配合組成物を、70~80℃に加急した二本ロールで十分間、提協した後、組物砕して封止用樹脂組成物を作成した。

この被殺を施された半導体素子は、樹脂封止の 他、キヤン、半田殿辞セラミツク、ガラス融獄セ ラミツクなどを用いた封止が採用出来る。

(発明の効果)

本発明の付加反応型イミド系化合物は、半単体 封止材料として、十分適用可能なすぐれた成形加 工性を持ち、しかも、硬化物は、耐燥性、耐湿性 にすぐれている。また、その化合物をベースとし た組成物で封止した半導体装置は耐燥性、耐湿信 気性にすぐれている。

4.図面の簡単な説明

第1図は、本発明の樹脂組成物を被配材として 用いた樹脂封止型半導体装置の筋面図、第2図及 び第3図は、本発明の樹脂組成物を多層配線層間 絶緻膜に用いた恐合のLSIの部分所面図である。 1…リード線、2…半導体素子、3…保感被阻樹

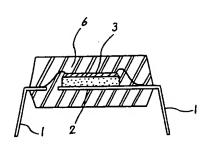
(92)

脂、5 … 縮合型ポリイミドPIQ、6 … モールド 樹脂、7 … 熱酸化膜。



代理人 弁理士 小川勝男

第 1 図



(93)

